

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>Bab 1 Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Literatur Reviu.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Landasan Koseptual.....	9
1.5 Metode Penelitian .....	31
1.6 Argumen Utama .....	31
1.7 Kontribusi .....	32
1.8 Sistematika Penulisan .....	32
<b>Bab II Perkembangan Industrialisasi Taiwan</b> .....	<b>33</b>
2.1 Sejarah Industrialisasi Semikonduktor di Taiwan .....	35
2.2 Industri Semikonduktor Taiwan pada masa Sekarang.....	41
<b>Bab III Peran Pemerintah Dalam Industri Semikonduktor di Taiwan</b> ....	<b>47</b>
3.1 Orientasi Pemerintah Taiwan dalam Kebijakan Industri Teknologi .....	47
3.2 Bentuk Kebijakan Industri Teknologi Taiwan .....	51
3.3 Kemajuan Perusahaan Teknologi Taiwan pada Masa Sekarang .....	59
<b>Bab IV Triple Helix dan Upgrading GVC dalam Industri Semikonduktor di Taiwan</b> .....	<b>65</b>
4.1 Studi Kasus Taiwan Semicoductor Manufacturing Cooperation.....	65
4.2 Hubungan Triple Helix dan Upgrading.....	71
<b>Bab V Kesimpulan</b> .....	<b>78</b>